

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/31572 C09J 11/04, G02B 6/42 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 10. Oktober 1996 (10.10.96)

DE

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP96/01448

(22) Internationales Anmeldedatum: 2. April 1996 (02.04.96)

3. April 1995 (03.04.95)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INSTI-TUT FÜR NEUE MATERIALIEN GEMEINNÜTZIGE GMBH [DE/DE]; Universität des Saarlandes, Im Stadtwald.

Gebäude 43, D-66123 Saarbrücken (DE). (72) Erfinder; und

(30) Prioritätsdaten:

195 12 427.8

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMIDT, Helmut [DE/DE]; Im Königsfeld 29, D-66130 Saarbrücken-Güdingen (DE). MENNIG, Martin [DE/DE]; Mittelstrasse 5, D-66287 Quierschied (DE). JONSCHKER, [DE/DE]; Grünewaldstrasse 12, D-66583 Spiesen-Elversberg (DE). GERHARD, Volker [DE/DE]; Saarbrücker Strasse 215, D-66125 Saarbrücken (DE).

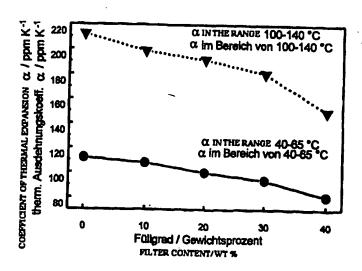
(74) Anwalt: BARZ, Peter, Kaiserplatz 2, D-80803 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: COMPOSITE ADHESIVE FOR OPTICAL AND OPTO-ELECTRONIC APPLICATIONS
- (54) Bezeichnung: KOMPOSITKLEBSTOFF FÜR OPTISCHE UND OPTOELEKTRONISCHE ANWENDUNGEN



#### (57) Abstract

A composite adhesive for optical and opto-electronic applications contains the following: (a) transparent polymers and/or polymerisable oligomers and/or monomers suitable for use as adhesive; (b) nanoscale inorganic particles; (c) if required, compounds for the surface modification of the inorganic particles; and (c) if required, a cross-linking initiator. The composite adhesive can be used for connecting individual components of optical or opto-electronic elements and for constructing such elements.

#### (57) Zusammenfassung

Ein Kompositklebstoff für optische und optoelektronische Anwendungen enthält a) als Klebstoff geeignete, transparente Polymere und/oder polymerisierbare Oligomere und/oder Monomere, b) nanoskalige anorganische Teilchen, c) gegebenenfalls Verbindungen zur Oberflächenmodifizierung der anorganischen Teilchen und d) gegebenenfalls einen Vernetzungsinitiator. Der Kompositklebstoff eignet sich zum Verbinden einzelner Komponenten von optischen oder optoelektronischen Elementen und zum Aufbau solcher Elemente.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale . Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
ÁT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	18	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	halien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumanien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderstion
BY	Belanus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	ш	Liechtenstein	SK	Slowakei
Cl	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China .	LK	Litauen	TD	Techad
CS	Tschechoslowakei	w	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadachikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dinemark	MD	Republik Moldan	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Stassen von Amerika
ri	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Prantreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabos	MW	Malewi		

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

# KOMPOSITKLEBSTOFF FÜR OPTISCHE UND OPTOBLEKTRONISCHE ANWENDUNGEN

mfink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=ma

- Die Erfindung betrifft einen Kompositklebstoff für optische und optoelektronische Anwendungen, z.B. zum Verbinden einzelner Komponenten wie Lichtleitfasern oder zum Aufbau von (Integriert-)-Optischen Chips (IO-Chips), zur Herstellung von Lichtleitfaser-Chip-Kopplungen etc.
- Derzeit werden in der Optoelektronik zum Verbinden von Komponenten aus verschiedenen Materialien, z.B. SiO<sub>2</sub>-Lichtleitfasern und IO-Chips aus Glas, Silicium, Lithiumniobat oder Kalbleitern, und zum Aufbau von optischen Komponenten aus diesen
  Materialien verschiedene organische, transparente UV- oder
  thermisch härtende Klebstoffe eingesetzt.
  - Dabei wird höchste Präzision beim Justieren der zu verbindenden Teile verlangt ( $\pm 0$ ,1  $\mu$ m), damit z.B. bei Faser-Chip-Kopplungen die Lichtwellenleiter in der Faser und im Chip genau aufeinanderstoßen, so daß die Übertragungsverluste für das Licht minimiert werden können. Weiterhin wird gefordert, daß die Klebverbindung im Temperaturbereich von -45°C bis +85°C (bzw. +135°C) stabil bleibt und nicht dejustiert wird.
- Diese Anforderungen werden von herkömmliheen Klebstoffen nicht in zufriedenstellender Weise erfüllt. Sie reißen oft bei Temperaturen unterhalb -40°C und die Klebverbindung wird bei erhöhten Temperaturen, bedingt durch den relativ hohen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des organischen Klebers, zu stark dejustiert oder der Klebstoff kann zerstört werden.
- Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, daß man z.B. das Aushärteverhalten (Schrumpfung) von transparentem Klebstoff verbessern kann, indem man fein gemahlenen (Partikelgröße im μm-Bereich), bereits ausgehärteten Klebstoff mit nicht gehärtetem vermischt. Dadurch erhöht sich jedoch zwangsläufig die

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

2

Viskosität des Klebers, so daß je nach Anwendungsfall die Menge an zusetzbarem Feststoff auf wenige % begrenzt ist. Außerdem kann auf diese Weise keine qualitative Veränderung in den Eigenschaften (z.B. eine Erhöhung der thermischen Beständigkeit oder eine Verringerung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten) des ausgehärteten Kompositklebers erzielt werden. Bei Verwendung anorganischer Pulver mit Partikelgrößen im  $\mu$ m- oder sub- $\mu$ m-Bereich verringert sich die Transparenz durch Lichtstreuung. Dies trifft mit gewissen Einschränkungen auch auf agglomerierte Pulver aus nanoskaligen Primärpartikeln (z.B. Aerosile) zu.

Ziel der Erfindung ist es, Kompositklebstoffe für optische und optoelektronische Anwendungen bereitzustellen, die zumindest im Temperaturbereich von -45°C bis +85°C (besser noch bis 135°C) funktionstüchtig sind, eine geringe optische Streuung und Dämpfung ergeben und eine für die Anwendung ausreichende Klebkraft aufweisen. Außerdem sollen diese Klebstoffe eine für ihre Handhabung vorteilhafte Viskosität aufweisen.

Ein weiteres Ziel besteht darin, mit Hilfe dieser Kompositklebstoffe hergestellte optische und optoelektronische Elemente bereitzustellen.

- Gegenstand der Erfindung sind Kompositklebstoffe für optische und optoelektronische Anwendungen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie
  - a) mindestens ein als Klebstoff geeignetes, transparentes Polymer und/oder polymerisierbares Oligomer und/oder polymerisierbares Monomer,
  - b) nanoskalige anorganische Teilchen
  - c) gegebenenfalls Verbindungen zur Oberflächenmodifizierung der anorganischen Teilchen und
  - d) gegebenenfalls einen Vernetzungsinitiator
- 35 enthalten.

5

10

. 15

20

30

WO 96/31572.

5

10

15

20

. 5

30

PCT/EP96/01448

3

Überraschenderweise wurde gefunden, daß man bei agglomeratfreiem Einbau nanoskaliger Teilchen in organische bzw. organisch-anorganische Polymerklebstoffe nicht nur die optische Transparenz aufrechterhalten kann, sondern gleichzeitig einen bis dahin unbekannten qualitativen Sprung in den mechanischen und thermomechanischen Eigenschaften erzeugen kann, der die Gebrauchseigenschaften der Kleber nachhaltig verbessert.

Entscheidend dafür ist, daß man die nanoskaligen Teilchen nicht als agglomerierte Pulver sondern als stabilisierte, (im wesentlichen) agglomeratfreie Suspensionen in den Klebstoff integriert und (gegebenenfalls durch eine geeignete Oberflächenmodifikation der Teilchen) den agglomeratfreien Zustand auch nach Abzug des überschüssigen Lösungsmittels aus dem Klebstoff beibehält. Dies geschieht z.B. durch eine Anpassung der Polarität von Matrix und Partikel. Auf diese Weise treten Matrix und Partikel aber auch in relativ starke Wechselwirkungsbeziehungen, die nach dem Aushärten des Klebstoffs zu Grenzflächenstrukturen im Komposit führen, die vermutlich für die beobachteten qualitativen Eigenschaftsänderungen verantwortlich sind. Der nanodisperse Einbau wirkt sich vermutlich in zweifacher Weise aus:

Zum einen führt er zu Wechselwirkung zwischen Partikel und Matrix, die das Matrixmaterial an den inneren Grenzflächen zu den Partikeln verändern und so zu inneren Grenzflächenstrukturen mit neuen Eigenschaften führen. Zum anderen wird durch den nanoskaligen Einbau bewirkt, daß der Volumenanteil dieser inneren Grenzflächen am gesamten Kompositmaterial durch die große Oberfläche der Nanopartikel sehr groß wird, so daß die den Grenzflächen zuzuschreibenden Eigenschaftsänderungen auch makroskopisch deutlich beobachtbar werden.

Diese Art der Nanokompositierung erreicht man, indem man entweder von naturgemäß agglomerierten Pulvern (z.B. Aerosilen) ausgeht und durch Dispergierung in einem geeigneten (klebstofffremden) Medium die weichen Agglomerate dauerhaft bricht WO 96/31572 PCT/EP96/01448

4

(z.B. durch Verwendung von Methacrylsäure(ester), siehe Beispiel 1) oder daß man von vornherein stabilisierte nanoskalige Suspensionen (z.B. Kieselsole) einsetzt. Auch hier ist jedoch entscheidend, daß man (z.B. durch geeignete Oberflächenmodifikationen) den agglomeratfreien Zustand im Komposit aufrechterhält, um die oben beschriebene kausale Kette zur Erzeugung der neuen Eigenschaften zu realisieren.

Dies sei anhand der anliegenden Figuren 1 bis 4 erläutert.

10

15

20

.5

30

35

5

Figur 1 zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme eines Kompositklebstoffs mit nanoskaligen SiO2-Partikeln in einer Epoxidharzmatrix. Durch die Art der Herstellung des Komposits und die dazu verwendeten Ausgangsstoffe (siehe Beispiel 3) erreicht man, daß der völlig agglomeratfreie Einbau der SiO2-Partikel auch im ausgehärteten Kleber (Figur 1) erhalten bleibt. Figur 2 zeigt am Beispiel einer Glasverklebung mit diesem Klebstoff, daß in diesem Fall die Transparenz des Klebstoffs völlig erhalten bleibt, was seinen Einsatz für optische Anwendungen besonders begünstigt. Sollte die Transparenz in einer anderen Anwendung stören, kann man sie durch den zusätzlichen Einbau größerer Teilchen und/oder durch lichtabsorbierende Zusätze auch verringern, ohne daß man die Gewinne an thermomechanischen Eigenschaften einbüßt, die in den Figuren 3 und 4 dokumentiert sind. Man erkennt in Figur 3, daß der thermische Ausdehungskoeffizient z.B. im Temperaturbereich von 40 - 65°C von ca. 120 ppm/K mit wachsendem Füllgrad deutlich sinkt und bei einem Füllgrad von 40 Gewichtsprozent (entspricht ca. 20 Vol.%) nur noch ca. 80 ppm/K beträgt. Dies ist gegenüber dem ungefüllten Klebstoff eine Abnahme um nicht weniger als 33%. Noch drastischer sind die Eigenschaftsänderungen bezüglich der thermischen Stabilität, wie aus Figur 4 hervorgeht. Während der Elastizitätsmodul des ungefüllten Klebstoffs für Temperaturen oberhalb der Transformationstemperatur (ca. 150°C) stetig sinkt, was auf eine Zerstörung des Materials hindeutet, ist bereits bei einem Füllgrad von

10

15

5

PCT/EP96/01448

bar=bottom

5

nur 12 Vol.% sehr deutlich zu erkennen, daß zum einen die Elastizitätsmodulabnahme oberhalb  $T_{\bf g}$  deutlich geringer als im ungefüllten Zustand ist und zum anderen der Klebstoff seine mechanischen Eigenschaften bis zu Temperaturen von 300°C beibehält.

Es sei darauf hingewiesen, daß die hohen Füllgrade mit einer Viskositätserhöhung des nicht ausgehärteten Klebstoffs um nur 2 - 3 Größenordnungen verbunden waren, was seine Anwendung nicht wesentlich behindert. Dies ist ebenfalls nur möglich, wenn (z.B. durch die Oberflächenmodifikation der Partikel) die Wechselwirkungen der Partikel mit der Klebstoffmatrix so eingestellt sind, daß auch im Klebstoff die Agglomeration der Partikel verhindert wird. Andernfalls erhält man ein pastöses, zähes Material, das als Klebstoff nicht verwendet werden kann.

Die erfindungsgemäßen Kompositklebstoffe für optische und optoelektronische Anwendungen zeichnen sich besonders dadurch aus, daß

- sie durch eine innere Grenzflächenphase neue mechanische und thermomechanische Eigenschaften aufweisen, insbesondere einen verringerten thermischen Ausdehnungskoeffizienten und eine erhöhte Temperaturbeständigkeit

- ihre optischen Eigenschaften durch die Nanopartikel in weiten Bereichen einstellbar sind; insbesondere ist es möglich, trotz hohem Füllgrad völlig transparente Klebstoffe zu realisieren.

Als erfindungsgemäß verwendbare Polymere eignen sich beliebige bekannte, als Klebstoffe verwendbare transparente Kunststoffe, z.B. Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure, Polyacrylate, Polyacrylate, Polyacrylamide, Polycarbamide, Polymethacrylate, Polyolefine, Polystyrol, Polyamide, Polyimide, Polyvinylverbindungen, wie Polyvinylchlorid, Polyvinylalkohol, Polyvinylbutyral, entsprechende Copolymere, z.B. Poly(ethylen-vinylacetat), Polyester, z.B. Polyethylenterephthalat oder Polydiallylphthalat, Poly-

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

par=bottom]

6

arylate, Polycarbonate, Polyether, z.B. Polyoxymethylen, Polyethylenoxid oder Polyphenylenoxid, Polyetherketone, Polysulfone, Polyepoxide, Fluorpolymere, Polysiloxane, Organopolysiloxane oder mit Metallen und Übergangsmetallen gebildete Heteropolysiloxane, wie sie z.B. in den EP-A-36648 und EP-A-223067 beschrieben sind, sowie Mischungen von zwei oder mehrerern dieser Polymere, soweit sie miteinander verträglich sind. Anstelle der genannten Polymere können auch deren Oligomere und/oder Vorstufen (Monomere) eingesetzt werden.

10

5

Unter diesen Polymeren sind in organischen Lösungsmitteln lösliche, transparente Polymere, wie Polyacrylate, Polymethacrylate (z.B. PMMA), Epoxidharze und Polyvinylbutÿral besonders bevorzugt.

15

20

25

30

35

Bei den nanoskaligen anorganischen Teilchen handelt es sich z.B. um Oxide wie CaO, ZnO, CdO,  $SiO_2$ ,  $TiO_2$ ,  $ZrO_2$ ,  $CeO_2$ ,  $SnO_2$ , PbO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Sulfide wie CdS und ZnS; Selenide wie GaSe, CdSe oder ZnSe; Telluride wie ZnTe oder CdTe; Halogenide wie NaCl, KCl, BaCl, AgCl, AgBr, AgI, CuCl, CuBr, Cdl, oder PbI2; Carbide wie CeC2; Arsenide wie AlAs, GaAs oder CeAs; Antimonide wie InSb; Nitride wie BN, AIN,  $Si_3N_4$  oder  $\text{Ti}_3\text{N}_4$ ; Phosphide wie GaP, InP,  $\text{Zn}_3\text{P}_2$  oder  $\text{Cd}_3\text{P}_2$ ; Carbonate wie Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, SrCO<sub>3</sub> und BaCO<sub>3</sub>; Carboxylate, z.B. Acetate wie CH3COONa und Pb(CH3COO)4; Phosphate; Sulfate; Silicate; Titanate; Zirkonate; Aluminate; Stannate; Plumbate und entsprechende Mischoxide, deren Zusammensetzung vorzugsweise der Zusammensetzung herkömmlicher Gläser mit niedrigem thermischen Ausdehnungskoeffizienten entspricht, z.B. binäre, tertiäre oder quaternare Kombinationen von SiO2, TiO2, ZrO2 und Al2O3. Ebenfalls geeignet sind z.B. Mischoxide mit Perowskit-Struktur wie BaTiO, oder PbTiO, Außerdem können organisch modifizierte anorganische Teilchen wie z.B. partikuläre Polymethylsiloxane, methacrylfunktionalisierte Oxidpartikel und Salze der Methylphosphorsaure verwendet werden.

10

15

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

7

mfink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=ma

Die Herstellung dieser nanoskaligen Partikel kann auf übliche Weise erfolgen, z.B. durch Flammhydrolyse, Flammpyrolyse und Plasmaverfahren [siehe A.N. Dubrovina et al., Kristallografiya, 26(1981) 637-639], Kolloidtechniken [siehe E. Matijevic, "Preparation and Interaction of Colloids of Interest in Ceramics" in "Ultrastructure Processing of Advanced Ceramics", Hsg.: J.D. Mackenzie, D.R. Ulrich, John Wiley & Sons, New York (1988) 429, und andere Publikationen von E. Matijevic et al.], Sol-Gel-Prozesse [siehe R. Naß, H. Schmidt, Journal of Non-Crystalline Solids 121 (1990) 329-333; M.A. Anderson et al., Journal of Membrane Science, 39 (1988) 243-258], kontrollierte Nucleations- und Wachstumsprozesse [siehe z.B. L. Spanhel und M.A. Anderson, J. Amer. Chem. Soc. 113 (1991) 2826-2833; Iler, The Chemistry of Silica, Wiley & Sons, New York 1979], MOCVD-Verfahren [siehe G.B. Springfellow "Organometallic Vapor Phase Epitaxy; Theory and Practice", Academic Press, New York (1989), Emulsionsverfahren (siehe DE 4118185 Al] und die in den DE 4130550 Al und DE 4133621 Al beschriebenen Verfahren.

20

5

30

35

Die nanoskaligen Partikel haben gewöhnlich eine Teilchengröße von 1 bis 200 nm, vorzugsweise 2 bis 50 nm und insbesondere 5 bis 20 nm. Sie bestehen vorzugsweise aus anorganischen Materialien mit niedrigem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, wobei Materialien mit einem Ausdehnungskoeffizienten <  $10^{-4}$  ${\tt K^{-1}}$  besonders bevorzugt sind. Einen sehr niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 5 x 10<sup>-7</sup> K<sup>-1</sup> haben z.B. SiO<sub>2</sub>-Partikel, die beim Dispergieren in der Polymermatrix den zusätzlichen Vorteil einer thixotropen Wirkung besitzen. Dieser thixotrope Effekt beruht vermutlich auf der Ausbildung eines perkolierenden Gerüsts, bei dem die Partikel miteinander in Berührung sind. Die viskositätsverändernden Eigenschaften der nanoskaligen Teilchen lassen sich durch geeignete Oberflächenmodifizierung einstellen. Besonders bevorzugt sind stabilisierte kolloidale, nanodisperse Sole von anorganischen Teilchen wie z.B. Kieselsole der Fa. BAYER, SnO2-Sole der Fa.

35

Page 10 of 31

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

nfink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=mai

8

Goldschmidt, TiO<sub>2</sub>-Sole der Fa. MERCK, SiO<sub>2</sub>-, ZrO<sub>2</sub>-, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Sole der Fa. Nissan Chemicals oder Aerosildispersionen der Fa. DEGUSSA.

Der Volumenanteil der nanoskaligen Teilchen in dem Kompositklebstoff beträgt gewöhnlich 1 bis 50 Vol.-%, vorzugsweise 1 bis 30 Vol.-% und insbesondere 5 bis 20 Vol.-%.

Die nanoskaligen Teilchen bestehen vorzugsweise aus einem Material, dessen Brechungsindex im UV-VIS-NIR-Wellenlängenbereich (10 bis 10.000 nm) annähernd dem Brechungsindex der Polymermatrix entspricht. Die Polymermatrix hat gewöhnlich einen Brechungsindex von 1,2 bis 2,0, vorzugsweise 1,3 bis 1,7. Falls ein bestimmtes Teilchenmaterial nicht den gewünschten Brechungsindex aufweist, können Brechungsindexmodifizierende Zusätze verwendet werden. Beispielsweise könnten SiO2-Partikel mit TiO2 oder ZrO2 modifiziert werden.

Die gegenseitige Anpassung der Brechungsindices von Polymermatrix und nanoskaligen Teilchen kann jedoch auch dadurch erfolgen, daß man zwei oder mehr miteinander verträgliche Polymere, Oligomere und Monomere (a) oder nichtreaktive Zusatzstoffe von unterschiedlichem Brechungsindex in einem Mengenverhältnis abmischt, bei dem der Brechungsindex der Polymermischung annähernd dem Brechungsindex der nanoskaligen
Teilchen entspricht.

Beispielsweise kann bei Verwendung von Polymethylmethacrylat (PMMA) als transparenter Komponente a) Styrol zugemischt werden, das nach der Polymerisation zu Polystyrol eine Erhöhung des Brechungsindex bewirkt.

Zur Oberflächenmodifizierung der nanoskaligen Teilchen können z.B. Stoffe vewendet werden, die mehrer Funktionen (z.T. parallel) erfüllen können. Sie können z.B.

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

9

- die Agglomeration der Teilchen bei der Klebstoffherstellung verhindern
- 2. das rheologische Verhalten der Kleber auch bei hohen Füllgraden (≥18 Vol.-%) durch Einstellen der Wechselwirkungskräfte zwischen den Teilchen und der Klebstoffmatrix und/oder anderen benachbarten Teilchen den Erfordernissen anpassen
- 3. trotz hoher Füllgrade (≥ 18 Vol.-%) die Transparenz des Füllstoffs vor allem im VIS-NIR-Bereich aufrechterhalten
- 4. durch Reaktionen mit der Klebstoffmatrix und/oder anderen Teilchen die mechanischen, thermomechanischen und die adhäsiven bzw. kohäsiven Eigenschaften der Klebstoffe im ausgehärteten Zustand in weiten Bereichen einstellen.
- 15 Als Oberflächenmodifikator, d.h. als oberflächenmodifizierende niedrigmolekulare organische (= kohlenstoffhaltige) Verbindung, die über mindestens eine funktionelle Gruppe verfügt, die mit an der Oberfläche der Pulverteilchen vorhandenen Gruppen und der Klebstoffmatrix reagieren und/oder (zumindest) 20 wechselwirken kann, eignen sich insbesondere Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das nicht höher als 500, vorzugsweise nicht höher als 350 und insbesondere nicht höher als 200 ist. Derartige Verbindungen sind vorzugsweise unter Normalbedingungen flüssig und weisen vorzugsweise nicht mehr als insgesamt 15, insbesondere nicht mehr als insgesamt 10 und besonders 1 :5 bevorzugt nicht mehr als 8 Kohlenstoffatome auf. Die funktionellen Gruppen, die diese Verbindungen tragen müssen, richten sich in erster Linie nach den Oberflächengruppen des jeweils eingesetzten nanoskaligen Materials und darüber hinaus auch 30 nach der gewünschten Wechselwirkung mit der Klebstoffmatrix. So kann z.B. zwischen den funktionellen Gruppen der oberflächenmodifizierenden Verbindung und den Oberflächengruppen der Partikel eine Säure/Base-Reaktion nach Bronsted oder Lewis stattfinden (einschließlich Komplexbildung und Adduktbildung).
- Ein Beispiel für eine andere geeignete Wechselwirkung ist die Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Beispiele für geeignete funktionelle Gruppen sind Carbonsäuregruppen, (primäre, sekundäre,

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

10

tertiäre und quartäre) Aminogruppen und C-H-acide Gruppierungen. Es können auch mehrere dieser Gruppen gleichzeitig in einem Molekül vorhanden sein (Betaine, Aminosäuren, EDTA, usw.).

5

Demgemäß sind Beispiele für bevorzugte Oberflächenmodifikatoren gesättigte oder ungesättigte Mono- und Polycarbonsäuren (vorzugsweise Monocarbonsäuren) mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen (z.B. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Citronensäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Oxalsäure, Maleinsäure und Fumarsäure) sowie deren Ester (vorzugsweise  $C_1$ - $C_4$ -Alkylester) und Amide, z.B.-Methylmethacrylat.

15

20

- 25

30

35

10

Beispiele für weitere geeignete Oberflächenmodifikatoren sind quartare Ammoniumsalze der Formel  $NR^1R^2R^3R^{4+}X^-$  worin  $R^1$  bis  $R^4$ gegebenenfalls voneinander verschiedene aliphatische, aromatische oder cycloaliphatische Gruppen mit vorzugsweise 1 bis 12, insbesondere 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellen und X für ein anorganisches oder organisches Anion steht; Mono- und Polyamine, insbesondere solche der allgemeinen Formel  $R_{3-n}NH_n$ , worin n = 0, 1 oder 2 und die Reste R unabhängig voneinander Alkylgruppen mit 1 bis 12, insbesondere 1 bis 6 und besonders bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellen (z.B. Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und Butyl) und Ethylenpolyamine (z.B. Ethylendiamin, Diethylentriamin etc.); Aminosauren; Imine; ß-Dicarbonxylverbindungen mit 4 bis 12, insbesondere 5 bis 8 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Acetylaceton, 2,4-Hexandion, 3,5-Heptandion, Acetessigsäure und Acetessigsäure- $C_1$ - $C_4$ -alkylester; Silane, insbesondere Organoalkoxysilane, wie z.B. diejenigen, die zur Oberflächenmodifizierung von kolloidaler Kieselsäure eingesetzt werden (z.B. solche der allgemeinen Formel  $R_{4-m}$ Si(OR')<sub>m</sub> worin die Gruppen R und R' unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl darstellen und m 1, 2, 3 oder 4 ist); und modifizierte Alkoholate, bei denen ein Teil der OR-Gruppen

.5

30

35

bar=bottom

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

11

(R wie oben definiert) durch inerte organische Gruppen substituiert ist.

Zur elektrostatischen Stabilisierung der nanoskaligen Teilchen können z.B. auch die für diesen Zweck bekannten Verbindungen wie z.B. NaOH, NH<sub>3</sub>, KOH, Al (OH)<sub>3</sub> eingesetzt werden, sofern sie mit der Klebstoffmatrix verträglich sind.

Die Polymere, Oligomere oder Monomere a) und die nanoskaligen
Teilchen b) und gegebenenfalls die oberflächenmodifizierenden
Stoffe c) können entweder als solche oder vorzugsweise als
Lösung in einem organischen Lösungsmittel oder in Wasser
eingesetzt werden. Beispiele für geeignete Lösungsmittel sind
Alkohole wie Butanol, Ketone wie Aceton, Ester wie Ethylacetat, Ether wie Tetrahydrofuran und aliphatische, aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Hexan, Benzol,
Toluol und Chloroform.

Die Herstellung des erfindungsgemäßen Kompositklebstoffs kann auch verschiedene Weise erfolgen.

Beispielsweise kann man die nanoskaligen Partikel in einem der oben genannten Lösungsmittel und/oder einer der oben genannten polymerisierbaren oder härtbaren Verbindungen dispergieren, z.B. unter Rühren oder mittels Ultraschall. Die erhaltene Dispersion wird dann mit dem transparenten Polymer, Oligomer und/oder Monomer entweder als solchem oder verdünnt mit einem Lösungsmittel vermischt. Das zum Verdünnen verwendete Lösungsmittel ist entweder identisch mit dem für die Dispersion verwendeten Lösungsmittel oder damit mischbar. Selbstverständlich können die nanoskaligen Partikel auch in einer Lösung des transparenten Polymers, Oligomers und/oder Monomers dispergiert werden. Alternativ können das Polymer bzw. die polymerisierbaren Verbindungen a) in einer stabilisierten Dispersion (wäßrig oder nichtwäßrig) der nanoskaligen Teilchen

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

nfink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=mai

12

gelöst oder gemischt werden, gegebenenfalls unter Zusatz der oberflächenmodifizierenden Stoffe c).

Im Falle der Verwendung von polymerisierbaren oder härtbaren Verbindungen enthält der Kompositklebstoff ferner einen Polymerisations-, Polyadditions- und/oder Polykondensations-katalysator, der die Vernetzung und Härtung thermisch und/oder photochemisch induzieren kann (kollektiv als "Vernetzungs-initiator" bezeichnet).

10

15

20

.5

5

Als Photoinitiatoren können z.B. die im Handel erhältlichen Starter eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind Irgacure<sup>R</sup> 184 (1-Hydroxycyclohexylphenylketon), Irgacure<sup>R</sup> 500 (1-Hydroxycyclohexylphenylketon, Benzophenon) und andere von der Firma Ciba-Geigy erhältliche Photoinitiatoren vom Irgacure<sup>R</sup>-Typ; Darocur<sup>R</sup> 1173, 1116, 1398, 1174 und 1020 (erhältlich von der Firma Merck), Benzophenon, 2-Chlorthioxanthon, 2-Methylthioxanthon, 2-Isopropylthioxanthon, Benzoin, 4,4'-Dimethoxybenzoin, Benzoinethylether, Benzoinisopropylether, Benzyldimethylketal, 1,1,1-Trichloracetophenon, Diethoxyacetophenon und Dibenzosuberon.

Als thermische Initiatoren kommen u.a. organische Peroxide in Form von Diacylperoxiden, Peroxydicarbonaten, Alkylperestern, Dialkylperoxiden, Perketalen, Ketonperoxiden und Alkylhydroperoxiden in Frage. Konkrete Beispiele für derartige thermische Initiatoren sind Dibenzoylperoxid, tert.-Butylperbenzoat und Azobisisobutyronitril.

Der Vernetzungsinitiator wird, wenn eingesetzt, gewöhnlich in einer Menge von 0,1 bis 5, vorzugsweise 0,5 bis 3 Gewichtsprozent, bezogen auf die Klebstoffzusammensetzung, angewandt.

Zur Erhöhung der Viskosität oder zur Herstellung lösungsmittelfreier Kleber können die Lösungsmittel teilweise oder vollständig entfernt werden.

10

PCT/EP96/01448

ar=bottom]

13

Der fertige Kompositklebstoff wird auf das oder die zu verbindenden Substrate aufgetragen oder diese werden in den Klebstoff getaucht. Falls keine vernetzbaren (polymerisierbaren) Gruppen enthalten sind, kann die Härtung des Klebers durch gewöhnliche Trocknung bei Temperaturen von vorzugsweise unter 150°C erfolgen.

Falls der Kompositklebstoff eine vernetzbare Verbindung enthält, wird diese nach Auftragen des Klebstoffs auf das oder die zu verbindenden Substrate in Abhängigkeit von der Art des verwendeten Vernetzungsinitiators thermisch und/oder durch Bestrahlung (z.B. mit einer UV-Lampe oder einem Laser) vernetzt und gehärtet.

- Die Härtungsbedingungen (Temperatur, UV-Wellenlänge etc.) richten sich nach den Zerfallsbedingungen des Vernetzungs-initiators. Die thermische Härtung erfolgt gewöhnlich bei Temperaturen unter 150°C.
- Der erfindungsgemäße Kompositkleber eignet sich zum Verbinden einzelner Komponenten von optischen oder optoelektronischen Elementen, z.B. SiO<sub>2</sub>-Lichtleitfasern, und optischen Bauteilen, z.B. aus Glas, Silicium, Lithiumniobat, organischen Polymeren oder anorganisch-organischen Kompositmaterialien oder Halbleitern, sowie zum Aufbau von optischen oder optoelektronischen Komponenten aus diesen Materialien.

Auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung ermöglichen die erfindungsgemäßen Kompositkleber gegenüber herkömmlichen Klebern auf diesem Anwendungsgebiet eine Verringerung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten, eine geringere Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls, eine Erhöhung der thermischen Beständigkeit sowie eine schnellere und gleichmäßigere Härtung. Es wird vermutet, daß diese Eigenschaftsveränderungen zumindest zum Teil auf die Wirkung innerer Grenzflächen im Komposit zurückzuführen sind, da die Klebstoff-

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

bar=bottom1

14

matrix an den inneren Grenzflächen durch die Wechselwirkung mit den nanoskaligen (oberflächenmodifizierten) Teilchen strukturell verändert wird.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie in irgendeiner Weise zu beschränken.

### Beispiele

# 10 Beispiel 1

15

\_5

In 20 ml Methacrylsäuremethylester werden 4,5 g SiO<sub>2</sub>-Partikel (Aerosil<sup>R</sup> R 972 der Fa. DEGUSSA) mittels Ultraschall dispergiert, mit 0,8 ml Styrol versetzt und nochmals mit Ultraschall vermischt. Hierauf werden ca. 20 ml eines handelsüblichen Acrylat-Klebstoffs (Delo-Photobond<sup>R</sup> 412 oder 420 der Fa. Delo) zugegeben.

Der erhaltene Kompositklebstoff (SiO<sub>2</sub>-Gehalt: ca. 10 Gew.-%)

zeigt thixotropes Fließverhalten. Er kann innerhalb von 10

Minuten mit einer Xenon-Lampe aus einem Abstand von 20 cm
bestrahlt und gehärtet werden.

## Beispiel 2

Klebstoffherstellung und Härtung erfolgen wie in Beispiel 1.
Anstelle des Acrylat-Klebstoffs wird jedoch an UV-härtbarer Epoxidklebstoff (Vitralit<sup>R</sup> der Fa. Panacol-Elosol) verwendet.
Das Gemisch aus dem Epoxidharz und der SiO<sub>2</sub>-Dispersion in Methacrylsäuremethylester besitzt eine um den Faktor 10 geringere Viskosität als die einzelnen Komponenten. Daher eignet sich der Klebstoff besonders für optische Anwendungen mit kleinem Klebespalt.

30

10

15

20

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

Page 17 of 31

15

fink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=main

#### Beispiel 3

10 g Nissan IPA-ST (Kieselsol von Nissan Chemical Industries, Ltd.; 30 Gew.-% SiO2 in Isopropanol) werden unter Rühren mit 3 g einer TMAH-Lösung (1 Gew.-% Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat in Isopropanol) versetzt. Anschließend werden unter Rühren 10 g Klebstoff (Panacol<sup>R</sup> X-942-739-00, UVhärtendes Epoxidharz) hinzugefügt. Im nächsten Schritt wird das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer bei 50°C und ca. 12 mbar abgezogen.

Als Klebstoff kann zum Beispiel auch ein cycloaliphatisches Diepoxid (z.B. 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexylcarboxylat wie das Produkt K 126 der Fa. Degussa oder das Produkt UVR-6110 der Fa. Union Carbide) dienen.

Dabei wird wie oben vorgegangen, jedoch müssen 2 - 4 Gew.-% (bezogen auf das eingesetzte Harz) Photostarter zugesetzt werden. Als Starter eignen sich kationische Photostarter wie z.B. Degussa KI 85.

Die Aushärtung erfolgt mittels UV-Belichtung für 2 Min. bei einer Lampenleistung von 200 W.

Man erhält einen Kompositklebstoff, dessen Eigenschaften in :5 den Figuren 1 bis 4 veranschaulicht bzw. dargestellt sind.

#### Beispiel 4

- 236,1 g 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan (GPTS) werden mit 30 27,0 g Wasser 24 h unter Rückfluß gekocht. Anschließend wird entstandenes Methanol am Rotationsverdampfer bei 70°C abgezogen.
- Zu 68,3 g des so hergestellten GPTS-Kondensats werden unter 35 Rühren 100,0 g TMAH-modifiziertes Nissan IPA-ST Kieselsol

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

16

(entspricht 30,0 g SiO<sub>2</sub>, siehe Beispiel 3) gegeben. Als Photoinitiator werden 2,1 g Triarylsulfoniumhexafluoroantimonat (KI 85 der Fa. Degussa) zugegeben. Um lösungsmittelfreie Kleber zu erhalten, wird das Lösungsmittel (Isopropanol) bei 50°C und 12 mbar am Rotationsverdampfer entfernt.

#### Beispiel 5

47,6 g des GPTS-Kondensats aus Beispiel 4 werden unter Rühren mit 69,0 g TMAH-modifiziertem Nissan IPA-ST Kieselsol (entspricht 20,7 g SiO<sub>2</sub>, siehe Beispiel 3) versetzt und am Rotationsverdampfer bei 50°C und 12 mbar vom Lösungsmittel (Isopropanol) befreit. Anschließend werden 29,5 g eines cycloaliphatischen Diepoxids (K 126 der Fa. Degussa) und 2,1 g Photoinitiator (KI 85 der Fa. Degussa) unter Rühren zugegeben.

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

Page 19 of 31

17

pfink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=ma

# Patentansprüche

- 1. Kompositklebstoff für optische und optoelektronische Anwendungen, dadurch gekennzeichnet, daß er
  - a) mindestens ein als Klebstoff geeignetes, transparentes Polymer und/oder polymerisierbares Oligomer und/oder polymerisierbares Monomer,
  - nanoskalige anorganische Teilchen, b)
- 10 gegebenenfalls Verbindungen zur Oberflächenmodific) zierung der anorganischen Teilchen und
  - d) gegebenenfalls einen Vernetzungsinitiator

enthält.

15

5

- Kompositklebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekenn-2. zeichnet, daß er 1 bis 50 Volumenprozent, vorzugsweise 1 bis 30 Volumenprozent, nanoskalige Teilchen enthält.
- 20 Kompositklebstoff nach Anspruch 1 oder 2, 3. gekennzeichnet, daß die transparenten Polymere, Oligomere und/oder Monomere a) ausgewählt sind aus Poly(meth)acrylsäure, Poly(meth)acrylaten, Poly(meth)acrylamiden, Polycarbamiden, Polyolefinen, Polystyrol, Polyamiden, 3.5 Polyimiden, Polyvinylverbindungen, Polyestern, Polyaryla-Polycarbonaten, Polyethern, Polyetherketonen, Polysulfonen, Polyepoxiden, Fluorpolymeren, Organopolysiloxanen, Polysiloxanen und Heteropolysiloxanen und den entsprechenden Monomeren und/oder Oligomeren.

30

35

Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4. 3, dadurch gekennzeichnet, daß die nanoskaligen Teilchen ausgewählt sind aus Oxiden, Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden, Carbiden, Arseniden, Antimoniden, Nitriden, Phosphiden, Carbonaten, Carboxylaten, Phosphaten, Sulfaten, Silikaten, Titanaten, Zirkonaten, Aluminaten, Stannaten, Plumbaten sowie Mischoxiden.

` ∠5

Page 20 of 31

WO 96/31572 PCT/EP96/01448

fink99/Fetch/WO9631572.cpc?fromCache=1part=mai

18

- 5. Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die nanoskaligen Teilchen eine Teilchengröße von 1 bis 200 nm aufweisen.
- Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 5 6. 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungen zur Oberflächenmodifizierung der nanoskaligen Teilchen aus der Gruppe Carbonsäuren, Carbonsäureamide, Carbonsäureester, Aminosäuren, ß-Diketone, Imide, Silane mit einer oder mehreren funktionellen Gruppen oder 10 Ammoniumsalze der allgemeinen Formel  $N^+R^1R^2R^3R^4X^-$  stammen, wobei die Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>4</sup>, gleich oder verschieden voneinander, aliphatische, aromatische und/oder cycloaliphatische Gruppen sein können und X ein anorganisches 15 oder organisches Anion darstellt.
  - Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 7. 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Oberflächenmodifizierung der nanoskaligen Teilchen NaOH, NH4OH, KOH und/oder Al(OH), eingesetzt werden, sofern sie mit der Klebstoffmatrix verträglich sind.
    - 8. Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Vernetzungsinitiator aus Photoinitiatoren und/oder organischen Peroxiden und/oder Azoverbindungen ausgewählt ist.
- 9. Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die nanoskaligen Teilchen und die aus den Komponenten a) und gegebenenfalls c) nach 30 dem Härten entstehende Polymermatrix annähernd denselben Brechungsindex haben.
- Kompositklebstoff nach Anspruch 9, dadurch gekenn-10. zeichnet, daß der Brechungsindex der nanoskaligen 35

WO 96/31572

PCT/EP96/01448

19

Teilchen und der Polymermatrix im Bereich von 1,2 bis 2,0, vorzugsweise 1,3 bis 1,7, liegt.

- 11. Optische und optoelektronische Elemente, dadurch gekennzeichnet, daß sie mit einem Kompositklebstoff nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 10 verbundene Komponenten umfassen.
- 12. Verfahren zur Herstellung der optischen und optoelektronischen Elemente nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß man den Kompositklebstoff nach irgendeinem
  der Ansprüche 1 bis 10 auf die Verbindungsstelle der
  Komponenten aufbringt und die Verklebung thermisch oder
  photochemisch härtet.

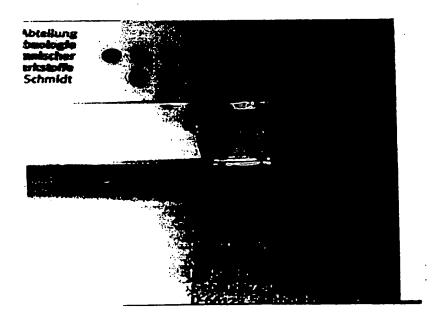
**WO** 96/31572

PCT/EP96/01448

1/2



Fig. 1

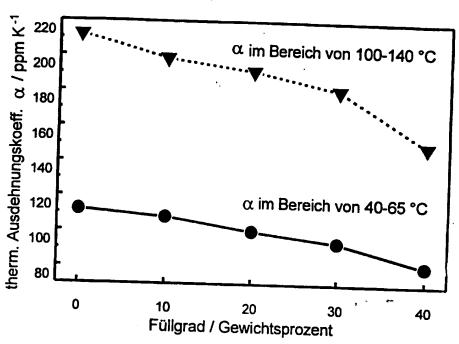


**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

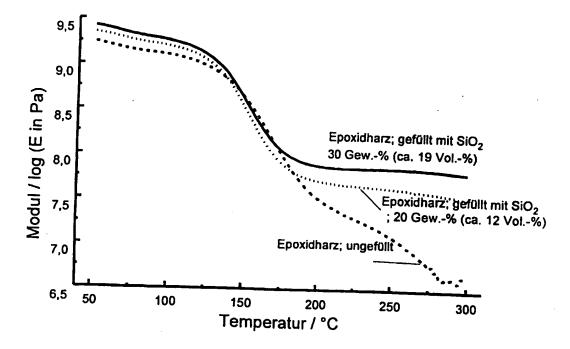
WO 96/31572

PCT/EP96/01448





# FIGUR 3



FIGUR 4

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter: ul Application No

			PCT/EP 96/01448
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C09J11/04 G02B6/42		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cl	assification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
IPC 6	documentation searched (classification system followed by classification s	ication symbols)	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent the	nat such documents are include	ed in the fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, sea	rch terms used)
			·
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.
	CD 4 0 000 100 100 100		
X	GB,A,2 218 104 (ICI PLC) 8 Novel see claim 1; examples 1,2	mber 1989	1
x			
^	EP,A,O 219 242 (TORAY INDUSTRIES 1987	5) 22 April	1
	see claim 1		
Х	EP.A.0 609 841 (SUMITOMO ELECTR	IC	1
	INDUSTRIES) 10 August 1994 see claims 1,12		
x			
^	EP,A,0 459 614 (SOMAR CORP) 4 De 1991	ecember	1
	see examples 1-5		
x	US,A,5 244 707 (SHORES A ANDREW)	14	1
	September 1993 see claim 1		
		-/	
	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family memb	pers are listed in annex.
	gones of cited documents :	"I" later document publisher	d after the international filing date in conflict with the application but
COLUMN	nt defining the general state of the art which is not ed to be of particular relevance occurrent but published on or after the international	cited to understand the invention	principle or theory underlying the
L' documen	te I which may throw doubts on priority claim(s) or	CHIBIOL OF COURTONING UC	relevance; the claimed invention ovel or cannot be considered to p when the document is taken alone
citation	crited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular of cannot be considered to	elevance; the claimed invention involve an inventive stem when the
OCUCE IDI		document is combined t	with one or more other such docu- n being obvious to a person skilled
HALF COL	t published prior to the international filing date but in the priority date claimed	.g. qocument member of the	same patent family
vate of the ac	tual completion of the international search	Date of mailing of the in	ternational search report
3 (	July 1996	0 4. 07. 96	
ame and ma	iling address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2210 HV Rijswijk Td. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Far (+ 31-70) 340-2040, Tx.	Schueler	n

inten val Application No PCT/FP 96/01448

		PCT/EP 96/01448	
	MOON) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
K	US,A,5 343 544 (BOYD GARY T ET AL) 30 August 1994 see column 10, line 13; claims 16,18,20	1	
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 9348 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A21, AN 93-383148 XP002006513 & JP,A,05 287 082 (NITTO DENKO CORP) , 2 November 1993 see abstract	1	
(	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 457 (P-1426), 22 September 1992 & JP,A,04 163425 (NEC CORP), 9 June 1992, see abstract	1 -	
(	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 406 (C-0754), 4 September 1990 & JP,A,02 153816 (SHIN ETSU CHEM CO LTD), 13 June 1990, see abstract	1	
	DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 88-34014 XP002006514 & JP,A,62 295 029 (HITACHI KK) , 22 December 1987 see abstract	1	
	DATABASE WPI Section Ch, Week 9523 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A21, AN 95-175415 XP002007362 & JP,A,07 097 477 (NITTO DENKO CORP) , 11 April 1995 see abstract		
	·		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

-ulformation on patent family members

forter nat Application No PCT/EP 96/01448

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
GB-A-2218104	08-11-89	AT-B-	393355	10-10-91	
		AU-B-	618805	09-01-92	
		AU-B-	3396989	09-11-89	
		BE-A-	1001707	13-02-90	
		CH-A-	678061	31-07-91	
		DE-A-	3914687	16-11-89	
		FR-A-	2631037	10-11-89	
		GR-B-	1000398	30-06-92	
		JP-A-	2110178	23-04-90	
		LU-A-	87512	12-06-90	
		NL-A-	8901112	01-12-89	
		SE-B-	470063	01-11-93	
		SE-A-	8901595	04-11-89	
EP-A-0219242	22-04-87	AU-B-	6306286	26-03-87	
		AU-B-	6306386	26-03-87	
		CA-A-	1287427	06-08-91	
		CA-A-	1281114	05-03-91	
		DE-A-	3688117 '	29-04-93	
		EP-A,B	0216632	01-04-87	
		JP-A-	62174726	31-07-87	
		JP-C-	1646743	13-03-92	
		JP-B-	3009154	07-02-91	
		JP-A-	62174284	31-07-87	
		KR-B-	9403072	13-04-94	
		US-A-	4989955	05-02-91	
		US-A-	4732961	22-03-88	
EP-A-0609841	10-08-94	JP-A-	6228515	16-08-94	
		JP-A-	7145360	06-06-95	
		JP-A-	6273637	30-09-94	
		CA-A-	2114689	03-08-94	
		US-A-	5422971	06-06-95	
EP-A-0459614	04-12-91	JP-A-	4033916	05-02-92	
		JP-B-	7119273	20-12-95	
*******		CA-A-	2040628	01-12-91	
JS-A-5244707	14-09-93	US-A-	5401536	28-03-95	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...iormation on patent family members

Inter usl Application No PCT/EP 96/01448

par=bottom]

	ormation on patent family memb		PCT/EP	96/01448
Patent document cited in search report	Publication date	Patent memi	family per(s)	Publication date
US-A-5343544	30-08-94	AU-B- CA-A- EP-A- PL-A- WO-A-	7048994 2164108 0706670 312259 9501580	24-01-95 12-01-95 17-04-96 15-04-96 12-01-95
		,		*-
			,	
,				

Inter nates Aktenzeichen
PCT/FP 96/01448

bar=bottom]

			PUI/EP 9	0/01448
ÎPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C09J11/04 G02B6/42			
Nach der I	internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationale	n Klassilikation und der li	PK .	•
B. RECH	ERCHIERTE GEBIETE			
IPK 6	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssy G06B C09J G02B	ymbole)		
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veroffentlichunger			
Wahrend d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank u	nd evil. verwendet	e Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter An	gabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
<b>X</b> .	GB,A,2 218 104 (ICI PLC) 8.Nover siehe Anspruch 1; Beispiele 1,2	mber 1989		1
<b>X</b>	EP,A,O 219 242 (TORAY INDUSTRIES 1987 siehe Anspruch 1	S) 22.April		1
x	EP,A,O 609 841 (SUMITOMO ELECTR INDUSTRIES) 10.August 1994 siehe Ansprüche 1,12	ıc		1
x	EP,A,0 459 614 (SOMAR CORP) 4.De 1991 siehe Beispiele 1-5	ezember		1
X	US,A,5 244 707 (SHORES A ANDREW) 14.September 1993 siehe Anspruch 1			1
- 1		-/		
X Weite	re Veröffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu	X Siche Anhang P	alentamilie	
Besondere i A* Veröffer	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, hit als besonders bedeutzum anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlich oder dem Prioritäted	BULIN VETOIIENWEN	internationalen Anmeidedatum I worden ist und mit der ir zumVerständnis des der
E" illteres D	okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ledatum veröffentlicht worden ist	r neone sufeferen n	a a	oder der ihr zugrundeliegenden
L' Veröffen	dichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweischaft er- zu lassen, oder durch die das Verössendichungsdatum einer im Recherchenbericht genannten Verössendichung belegt werden r die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	rein encir emiliand	dieser Veroffentlie	dung die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf chtet werden dunst die beanspruchte Erfindung
and a facility	art) dictung, die zich auf eine mündliche Offenbarung.	werden, wenen die Ve	röffentlichung mit	einer oder mehreren anderen
P* Veröffen	autrung, eine Austellung oder andere Maßnahmen bezieht dichung, die vor dem internationalen Ammeldedatum, aber nach inspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Veröffendichungen d diese Verbindung für "&" Veröffendichung, die	ieser Kategorie in cinen Fachmann	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	bechlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des in		
3.	Juli 1996	0 4. 0	7. 96	
ame und Po	etanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bed	iensteter	<del></del>
	Europhisches Patentams, P.B. 5818 Patendaan 2 NL - 2230 HV Rijswijk Tel. (+ 31-20) MD-2040 Tv 31-551 ero et			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Schueler	, D	

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Inter tales Aktenzeichen
PCT/EP 96/01448

PCT/EP				
(Fortung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
r Veröffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.			
343 544 (BOYD GARY T ET AL) ust 1994 Spalte 10, Zeile 13; Ansprüche 20	1			
SE WPI n Ch, Week 9348 t Publications Ltd., London, GB; A21, AN 93-383148 96513 ,05 287 082 (NITTO DENKO CORP) , mber 1993 Zusammenfassung	1			
ABSTRACTS OF JAPAN 16, no. 457 (P-1426), 22.September ,04 163425 (NEC CORP), 9.Juni 1992, Zusammenfassung	,			
ABSTRACTS OF JAPAN 14, no. 406 (C-0754), 4.September ,02 153816 (SHIN ETSU CHEM CO LTD), i 1990, Zusammenfassung	1			
SE WPI t Publications Ltd., London, GB; -34014 06514 ,62 295 029 (HITACHI KK) , ember 1987 Zusammenfassung	1			
SE WPI In Ch, Week 9523 It Publications Ltd., London, GB; A21, AN 95-175415 B7362 J07 097 477 (NITTO DENKO CORP), Il 1995 Zusammenfassung				
	343 544 (BOYD GARY T ET AL) ust 1994 Spalte 10, Zeile 13; Ansprüche CO SE WPI Ch, Week 9348 L Publications Ltd., London, GB; A21, AN 93-383148 Sp5513 CO			

Angaben zu Veröffentlichtingen, die zur selben Patentfamilie gehören

nales Aktenzeichen PCT/EP 96/01448

	<del></del>	PC1/EP 96/01448			
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
GB-A-2218104	08-11-89	AT-B-	393355	10-10-91	
		AU-B-	618805	09-01-92	
		AU-B-	3396989	09-11-89	
		BE-A-	1001707	13-02-90	
		CH-A-	678061	31-07-91	
	•	DE-A-	3914687	16-11-89	
		FR-A-	2631037	10-11-89	
		GR-B-	1000398	30-06-92	
		JP-A-	2110178	23-04-90	
		LU-A-	87512	12-06-90	
		NL-A-	8901112	01-12-89	
		SE-B-	470063	01-11-93	
		SE-A-	8901595	04-11-89	
EP-A-0219242	22-04-87	AU-B-	6306286	26-03-87	
		AU-B-	6306386	26-03-87	
	•	CA-A-	1287427	06-08-91	
		CA-A-	1281114	05-03-91	
		DE-A-	3688117 °	29-04-93	
		EP-A,B	0216632	01-04-87	
		JP-A-	62174726	31-07-87	
•		JP-C-	1646743	13-03-92	
		JP-B-	3009154	07-02-91	
		JP-A-	62174284	31-07-87	
		KR-B-	9403072	13-04-94	
		US-A-	4989955	05-02-91	
********		US-A-	4732961	22-03-88	
EP-A-0609841	10-08-94	JP-A-	6228515	16-08-94	
		JP-A-	7145360	06-06-95	
		JP-A-	6273637	30-09-94	
		CA-A-	2114689	03-08-94	
		US-A-	5422971	06-06-95	
EP-A-0459614	04-12-91	JP-A-	4033916	05-02-92	
		JP-B-	7119273	20-12-95	
		CA-A-	2040628	01-12-91	
JS-A-5244707	14-09-93	US-A-	5401536	28-03-95	

Loter	sales Aktenzeichen	
PCT,	'EP 96/01448	

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung			Datum der Veröffentlichung	
US-A-5343544	30-08-94	AU-B-	7048994	24-01-95	
		CA-A-	2164108	12-01-95	
		EP-A-	0706670	17-04-96	
		PL-A-	312259	15-04-96	
		WO-A-	9501580	12-01-95	

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

		**************************************
,	BLACK BORDERS	
/.	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
	☐ FADED TEXT OR DRAWING	
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	•
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUA	ALITY
	Потнер.	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.